

＜中国＞



中国専利法改正と日本企業の 特許戦略への影響

北京弘權知的財産権代理有限公司
代表パートナー・弁理士

許 偉群

2020年10月に可決され、2021年6月1日より施行された中国専利法の第四次改正および関連する専利法実施細則と専利審査指南の改定は、知的財産権保護体制の抜本的な強化を図るものである。これらの改正は、中国国内外の権利者保護を強化するとともに、日本企業を含む外国企業の特許戦略に大きな影響を与えている。

改正専利法の最も重要な変更点は、懲罰的賠償制度の導入と法定賠償額の引き上げである。故意による特許権侵害に対して、損害賠償額を1倍以上5倍以下の範囲で増額できることとなり、法定賠償額の上限も従来の100万人民元から500万人民元に引き上げられた。また、権利者の立証責任の軽減や、侵害者に対する帳簿提出命令の強化など、証拠収集面での権利者保護も充実した。

専利法実施細則の改定では、外国語出願の許容、優先権証明書類の期限緩和、意匠特許の保護期間延長（10年から15年へ）など、出願手続きの合理化が進められた。特に部分意匠制度の導入は、日本企業の意匠戦略に新たな選択肢を提供している。

専利審査指南の改定では、AI関連発明やビジネス方法発明の審査基準が明確化され、これらの分野における特許取得の予見可能性が向上した。また、補正や分割出願に関する要件も整理され、より柔軟な対応が可能となった。

これらの法改正を踏まえ、日本企業には部分意匠制度の活用や、AI関連発明の出願戦略の再構築、懲罰的賠償制度を見据えた証拠収集・保全体制の整備、他社特許の監視体制強化と侵害予防のための社内体制整備が求められる。さらに、中国現地法律事務所との連携を強化し、改正に対応した実務知識の共有と効率的な権利取得・維持体制を構築することが重要である。

< China >

Revision of China's Patent Act and its Impact on the IP Strategies of Japanese Companies

Chinable IP

Senior Founder Partner, Patent Attorney

William XU

The fourth revision of the Patent Act in China, which was passed in October 2020 and went into effect on June 1, 2021, as well as the revisions of the Patent Act Implementing Regulations and Patent Examination Guidelines, are intended to fundamentally strengthen the IPR protection system. These amendments have strengthened the protection of right holders in China and abroad, and have had a significant impact on the patent strategies of foreign companies, including Japanese companies.

The most important changes to the revised Patent Act are the introduction of a punitive damages system and an increase in the amount of statutory damages. Damages for willful patent infringement can now be increased by a ratio ranging from one to five times. The maximum amount of statutory damages has been raised from 1 million RMB to 5 million RMB. In addition, the protection of right holders in the collection of evidence has been enhanced by reducing the burden of proof on the right holder and by strengthening the order to submit books of accounts to the infringer.

The revision of the Patent Act Implementing Regulations has streamlined the application process by allowing foreign language applications, easing the deadline for priority proof documents, and extending the term of protection for design patents (from 10 to 15 years). In particular, the introduction of the partial design system provides Japanese companies with new options for their design strategies.

The revision of the Patent Examination Guidelines clarified the examination criteria for AI-related inventions and business method inventions and improved the predictability of patenting in these fields. In addition, the requirements for filing amendments and divisional applications have been reorganized to allow for more flexibility.

In response to these legal amendments, Japanese companies should utilize the partial design system, restructure their filing strategies for AI-related inventions, develop an evidence collection and preservation system for the punitive damages system, strengthen the monitoring system for other companies' patents, and develop internal systems to prevent infringement. Furthermore, it is also important to collaborate with local law firms in China to share practical knowledge and establish an efficient system for acquiring and maintaining rights.

(Translated by TIIP)